

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5811**

(51) Klasyfikacja:
01-01

(21) Numer zgłoszenia: **5307**

(22) Data zgłoszenia: **23.04.2003**

(54)

Wzór na ciastku

(30) Pierwszeństwo:

25.10.2002 (WO) DM/062096

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GENERALE BISCUIT société anonyme,
Athis-Mons, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Berre Bertrand

PL 5811

Nr Rp. 5811Klasa 01-01

Wzór na ciastku

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wzór na ciastku pozwalający odróżnić produkty zgłaszającego od wyrobów innych producentów.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach i materiale ilustracyjnym, na których fig. 1- przedstawia rysunek pierwszej odmiany wzoru na ciastku, fig. 2 – rysunek drugiej odmiany wzoru na ciastku, fig. 3 – rysunek trzeciej odmiany wzoru na ciastku, fig. 4 –materiał ilustracyjny pierwszej odmiany wzoru na ciastku wraz z ciastkiem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wzoru ciastka przejawiająca się w kształcie.

Wzór ciastka charakteryzuje się tym, że w pierwszej odmianie wykonania na ciastku, o kształcie zbliżonym do elipsy, centralnie umieszczony jest, wykonany podwójną linią, stylizowany napis LU otoczony linią tworzącą ramkę. Ramka z jednej strony jest węższa i do około 1/3 obwodu otoczona jest małymi elipsami imitującymi kłos, przy czym elipsa na wierzchołku jest największa, której dłuższa średnica jest zbliżona do wysokości napisu. Od wierzchołkowej największej elipsy, w miarę rozszerzania się ramki elipsy zmniejszają swoją średnicę do podstawy kłosa. Ramka z drugiej końcowej strony posiada szerokość zbliżoną do wysokości napisu. Ponadto, pomiędzy krawędziami zewnętrznymi górnymi i dolnymi ciastka a umieszczonym centralnie wzorem, na ciastku umieszczony jest rysunek elipsy, której krawędzie boczne pokrywają się z krawędziami zewnętrznymi bocznymi ciastka.

W drugiej odmianie wykonania wzór utworzony jest z ramki przypominającej zawinięty róg, z małymi elipsami imitującymi kłos umieszczonymi do około 1/3 obwodu. Z jednej strony ramka jest węższa i rozszerza się ku końcowi przeciwnemu, gdzie jego szerokość jest zbliżona do dłuższej średnicy największej elipsy kłosa. Elipsy wierzchołkowe są największe a w miarę zbliżania się ku podstawie kłosa elipsy zmniejszają się.

W trzeciej odmianie wykonania wzór utworzony jest z ramki przypominającej zawinięty róg, z małymi elipsami imitującymi kłosa umieszczonymi do około $\frac{1}{3}$ obwodu z centralnie umieszczonym stylizowanym napisem LU wykonanym podwójną linią. Z jednej strony ramka jest wąska i rozszerza się ku krańcowi przeciwnemu, gdzie jego szerokość jest zbliżona do dłuższej średnicy największej elipsy kłosa. Elipsy wierzchołkowe są największe a w miarę zbliżania się ku podstawie kłosa elipsy zmniejszają się.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4